

(19) 日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11) 特許出願公開番号

特開2015-162310

(P2015-162310A)

(43) 公開日 平成27年9月7日(2015.9.7)

(51) Int.Cl.	F I	テーマコード (参考)
H05B 33/12 (2006.01)	H05B 33/12 E	2H148
G02B 5/20 (2006.01)	G02B 5/20 1O1	3K107
H01L 51/50 (2006.01)	H05B 33/14 A	
H05B 33/26 (2006.01)	H05B 33/26 Z	

審査請求 未請求 請求項の数 13 O L (全 23 頁)

(21) 出願番号	特願2014-35919 (P2014-35919)	(71) 出願人	000002897
(22) 出願日	平成26年2月26日 (2014.2.26)		大日本印刷株式会社
			東京都新宿区市谷加賀町一丁目1番1号
		(74) 代理人	100117787
			弁理士 勝沼 宏仁
		(74) 代理人	100091982
			弁理士 永井 浩之
		(74) 代理人	100127465
			弁理士 堀田 幸裕
		(74) 代理人	100158964
			弁理士 岡村 和郎
		(72) 発明者	日 野 和 幸
			東京都新宿区市谷加賀町一丁目1番1号
			大日本印刷株式会社内

最終頁に続く

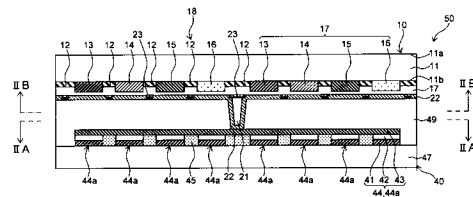
(54) 【発明の名称】 カラーフィルタおよびその製造方法並びに有機EL表示装置

(57) 【要約】

【課題】水分が入り込むことを抑制することができるカラーフィルタの製造方法を提供する。

【解決手段】カラーフィルタの製造方法は、非画素部上に突起部を形成する工程と、蒸着法またはスパッタリング法を用いて、画素部、非画素部および突起部上に透明電極層を形成する透明電極層成膜工程と、を備えている。突起部および透明電極層により、カラーフィルタの透明電極層を、カラーフィルタに対向するよう配置される基板に形成されている電極に導通させるための突起電極が構成される。ここで、透明電極層成膜工程は、透明電極層の厚みが50nm以下となるよう実施される。

【選択図】 図1



【特許請求の範囲】**【請求項 1】**

有機 E L 表示装置用のカラーフィルタの製造方法において、
画素部と、前記画素部の周囲に形成された非画素部と、が形成された基材を準備する工程と、

前記非画素部上に突起部を形成する工程と、

蒸着法またはスパッタリング法を用いて、前記画素部、前記非画素部および前記突起部上に透明電極層を形成する透明電極層成膜工程と、を備え、

前記突起部および前記透明電極層により、前記カラーフィルタの前記透明電極層を、前記カラーフィルタに対向するよう配置される基板に形成されている電極に導通させるための突起電極が構成され、

前記透明電極層成膜工程は、前記透明電極層の厚みが 50 nm 以下となるよう実施される、カラーフィルタの製造方法。

【請求項 2】

前記透明電極層を所定のアニール温度でアニールするアニール工程をさらに備える、請求項 1 に記載のカラーフィルタの製造方法。

【請求項 3】

前記アニール温度は、150 ~ 230 の範囲内である、請求項 2 に記載のカラーフィルタの製造方法。

【請求項 4】

少なくとも前記突起部の頂部および側部、並びに前記突起部の周囲の前記非画素部上に前記透明電極層が残るよう前記透明電極層をパターニングするパターニング工程をさらに備える、請求項 1 乃至 3 のいずれか一項に記載のカラーフィルタの製造方法。

【請求項 5】

前記パターニング工程において、前記透明電極層は、前記画素部を覆わないようパターニングされる、請求項 4 に記載のカラーフィルタの製造方法。

【請求項 6】

前記パターニング工程において、前記透明電極層は、前記画素部を少なくとも部分的に覆うようパターニングされる、請求項 4 に記載のカラーフィルタの製造方法。

【請求項 7】

前記画素部は、第 1 の色の光を選択的に透過させる第 1 着色部と、第 2 の色の光を選択的に透過させる第 2 着色部と、を少なくとも有し、

前記第 1 着色部のうち前記透明電極層によって覆われている領域の比率が、前記第 2 着色部のうち前記透明電極層によって覆われている領域の比率と異なっている、請求項 6 に記載のカラーフィルタの製造方法。

【請求項 8】

前記透明電極層は、インジウム錫酸化物またはインジウム亜鉛酸化物からなる、請求項 1 乃至 7 のいずれか一項に記載のカラーフィルタの製造方法。

【請求項 9】

有機 E L 表示装置用のカラーフィルタにおいて、
基材と、

前記基材上に形成された画素部と、

前記画素部の周囲に形成された非画素部と、

前記非画素部上に形成された突起部と、

前記突起部の頂部および側部、並びに前記突起部の周囲の前記非画素部を少なくとも部分的に覆うよう設けられた透明電極層と、を備え、

前記突起部および前記透明電極層により、前記カラーフィルタの前記透明電極層を、前記カラーフィルタに対向するよう配置される基板の電極に導通させるための突起電極が構成され、

前記透明電極層の厚みが 50 nm 以下である、カラーフィルタ。

10

20

30

40

50

【請求項 10】

基板と、前記基板上に設けられた有機 E L 素子とを有する有機 E L 素子基板と、

前記有機 E L 素子基板に対向するよう配置されたカラーフィルタと、を備え、

前記有機 E L 素子基板の前記有機 E L 素子は、第 1 電極と、前記第 1 電極よりも前記カラーフィルタ側に配置された第 2 電極と、前記第 1 電極と前記第 2 電極の間に設けられた有機発光層とを有し、

前記カラーフィルタは、基材と、前記基材上に形成された画素部と、前記画素部の周囲に形成された非画素部と、前記非画素部上に形成された突起部と、前記突起部の頂部および側部、並びに前記突起部の周囲の前記非画素部を少なくとも部分的に覆うよう設けられた透明電極層と、を有し、

前記突起部および前記透明電極層により、前記カラーフィルタの前記透明電極層を前記有機 E L 素子の前記第 2 電極に導通させるための突起電極が構成され、

前記透明電極層の厚みが 50 nm 以下である、有機 E L 表示装置。

【請求項 11】

有機 E L 表示装置用のカラーフィルタの製造方法において、

画素部と、前記画素部の周囲に形成された非画素部と、が形成された基材を準備する工程と、

前記非画素部上に突起部を形成する工程と、

蒸着法またはスパッタリング法を用いて、前記画素部、前記非画素部および前記突起部上に透明電極層を形成する透明電極層成膜工程と、

少なくとも前記突起部の頂部および側部、並びに前記非画素部上に前記透明電極層が残るよう前記透明電極層をパターンニングするパターンニング工程を備え、

前記突起部および前記透明電極層により、前記カラーフィルタの前記透明電極層を、前記カラーフィルタに対向するよう配置される基板に形成されている電極に導通させるための突起電極が構成され、

前記透明電極層成膜工程は、前記透明電極層の厚みが 50 nm 超かつ 150 nm 以下となるよう実施される、カラーフィルタの製造方法。

【請求項 12】

有機 E L 表示装置用のカラーフィルタにおいて、

基材と、

前記基材上に形成された画素部と、

前記画素部の周囲に形成された非画素部と、

前記非画素部上に形成された突起部と、

前記突起部の頂部および側部、並びに前記突起部の周囲の前記非画素部を少なくとも部分的に覆うよう設けられた透明電極層と、を備え、

前記突起部および前記透明電極層により、前記カラーフィルタの前記透明電極層を、前記カラーフィルタに対向するよう配置される基板の電極に導通させるための突起電極が構成され、

前記透明電極層は、前記画素部を全く覆わないよう設けられており、若しくは、前記画素部を部分的に覆うよう設けられており、

前記透明電極層の厚みが 50 nm 超かつ 150 nm 以下である、カラーフィルタ。

【請求項 13】

基板と、前記基板上に設けられた有機 E L 素子とを有する有機 E L 素子基板と、

前記有機 E L 素子基板に対向するよう配置されたカラーフィルタと、を備え、

前記有機 E L 素子基板の前記有機 E L 素子は、第 1 電極と、前記第 1 電極よりも前記カラーフィルタ側に配置された第 2 電極と、前記第 1 電極と前記第 2 電極の間に設けられた有機発光層とを有し、

前記カラーフィルタは、基材と、前記基材上に形成された画素部と、前記画素部の周囲に形成された非画素部と、前記非画素部上に形成された突起部と、前記突起部の頂部および側部、並びに前記突起部の周囲の前記非画素部を少なくとも部分的に覆うよう設けられ

10

20

30

40

50

た透明電極層と、を有し、

前記突起部および前記透明電極層により、前記カラーフィルタの前記透明電極層を前記有機ＥＬ素子の前記第２電極に導通させるための突起電極が構成され、

前記透明電極層は、前記画素部を全く覆わないよう設けられており、若しくは、前記画素部を部分的に覆うよう設けられており、

前記透明電極層の厚みが５０ｎｍ超かつ１５０ｎｍ以下である、有機ＥＬ表示装置。

【発明の詳細な説明】

【技術分野】

【０００１】

本発明は、有機ＥＬ表示装置用のカラーフィルタおよびその製造方法に関する。また本発明は、当該カラーフィルタを備えた有機ＥＬ表示装置に関する。

10

【背景技術】

【０００２】

従来、平面ディスプレイ等の分野において、有機ＥＬ素子を備えた有機ＥＬ表示装置が提案されており、その応用研究が盛んに行われている。しかしながら有機ＥＬ素子は、周囲に存在する水分および酸素の影響を受けやすく、このため有機ＥＬ表示装置内に水分および酸素が入り込むと、有機ＥＬ表示装置の発光性能が劣化するという問題がある。このような問題を解決するため、有機ＥＬ表示装置を封止するための様々な方法が提案されている。例えば特許文献１において、基板ガラスとカバーガラスの間に硬化性樹脂を充填し、これによって基板ガラスとカバーガラスの間を封止する方法が提案されている。

20

【０００３】

ところで有機ＥＬ表示装置は、装置自身が発光する自発光型の表示装置である。すなわち有機ＥＬ表示装置の有機ＥＬ素子は、各々が発光可能な単位画素を構成するための多数の単位有機ＥＬ素子を有している。各単位有機ＥＬ素子を駆動する方式としては、特に大型の、例えば２０インチ以上の有機ＥＬ表示装置においては、単位有機ＥＬ素子ごとに駆動回路を設けて各単位有機ＥＬ素子を駆動するアクティブマトリクス方式が一般に採用されている。

【０００４】

有機ＥＬ素子は、基板上に設けられた陽極および陰極と、陽極と陰極の間に設けられた有機発光層と、を含んでいる。このような有機ＥＬ素子においては、陽極から陰極に向かって駆動電流が流れるよう駆動回路が制御を行うとき、有機発光層から光が放出される。ところで、各単位有機ＥＬ素子の陽極および陰極は通常、共通の電圧源または電流源に接続されている。このため、単位有機ＥＬ素子と電圧源または電流源との間の距離に応じて、各単位有機ＥＬ素子の陽極および陰極における電圧降下の程度が異なることになる。一般には、基板の中央部に配置された単位有機ＥＬ素子の方が、基板の外周部に配置された単位有機ＥＬ素子に比べて配線長が長くなるため、電圧降下の程度が大きくなる傾向がある。

30

【０００５】

各単位有機ＥＬ素子間での電圧降下の差が大きいと、輝度ムラや応答時間のばらつきが生じてしまう。このような課題を解決するため、例えば特許文献２において、有機ＥＬ素子基板と対向するよう配置されるカラーフィルタに突起電極を形成し、この突起電極を有機ＥＬ素子の陽極または陰極に導通させることが提案されている。突起電極は、カラーフィルタの非画素部上に形成された突起部と、突起部の頂部および側部、並びに突起部の周囲の非画素部を少なくとも部分的に覆うよう設けられた透明電極層と、を含んでいる。このような突起電極を有機ＥＬ素子の陽極または陰極に導通させることにより、有機ＥＬ素子に供給される駆動電流が、有機ＥＬ素子の陽極および陰極だけでなくカラーフィルタの透明電極層にも流れるようになる。このため、単位有機ＥＬ素子において生じる電圧降下の程度を軽減することができる。

40

【先行技術文献】

【特許文献】

50

【 0 0 0 6 】

【特許文献 1】特開 2 0 0 5 - 3 0 2 4 0 1 号公報

【特許文献 2】国際公開第 2 0 1 3 / 0 6 2 0 5 9 号パンフレット

【発明の概要】

【発明が解決しようとする課題】

【 0 0 0 7 】

カラーフィルタの突起電極を構成するための透明電極層としては、インジウム錫酸化物などの無機物が用いられる。このような無機物の層を形成するための方法としては一般に、蒸着法やスパッタリング法など、無機物の層を形成する構成元素をカラーフィルタの基材に向けて飛翔させる方法が用いられる。この場合、ターゲットから構成元素を飛び出させるため、または構成元素を基材に向けて飛翔させるために、カラーフィルタの基材の周辺にプラズマ雰囲気形成されることがある。ところで、カラーフィルタの画素部や非画素部は、所定の色の顔料や黒色顔料が添加された樹脂から構成されている。このため、プラズマ雰囲気が存在していると、カラーフィルタの画素部や非画素部を構成する樹脂の表面が荒らされ、この結果、樹脂の表面に水分が付着し易くなってしまう。カラーフィルタと有機 E L 素子基板とが組み合わされた後に、カラーフィルタに付着した水分が有機 E L 素子に向けて放出されると、有機発光層の発光性能が水分によって劣化してしまう。

10

【 0 0 0 8 】

本発明は、このような点を考慮してなされたものであり、単位有機 E L 素子における電圧降下の程度を軽減することができ、かつ水分が入り込むことを抑制することができるカラーフィルタおよびその製造方法、並びに当該カラーフィルタを備えた有機 E L 表示装置を提供することを目的とする。

20

【課題を解決するための手段】

【 0 0 0 9 】

本発明は、有機 E L 表示装置用のカラーフィルタの製造方法において、画素部と、前記画素部の周囲に形成された非画素部と、が形成された基材を準備する工程と、前記非画素部上に突起部を形成する工程と、蒸着法またはスパッタリング法を用いて、前記画素部、前記非画素部および前記突起部上に透明電極層を形成する透明電極層成膜工程と、を備え、前記突起部および前記透明電極層により、前記カラーフィルタの前記透明電極層を、前記カラーフィルタに対向するよう配置される基板に形成されている電極に導通させるための突起電極が構成され、前記透明電極層成膜工程は、前記透明電極層の厚みが 5 0 n m 以下となるよう実施される、カラーフィルタの製造方法である。

30

【 0 0 1 0 】

本発明によるカラーフィルタの製造方法は、前記透明電極層を所定のアニール温度でアニールするアニール工程をさらに備えていてもよい。前記アニール温度は、好ましくは 1 5 0 ~ 2 3 0 の範囲内である。

【 0 0 1 1 】

本発明によるカラーフィルタの製造方法は、少なくとも前記突起部の頂部および側部、並びに前記突起部の周囲の前記非画素部上に前記透明電極層が残るよう前記透明電極層をパターニングするパターニング工程をさらに備えていてもよい。

40

【 0 0 1 2 】

本発明によるカラーフィルタの製造方法の前記パターニング工程において、前記透明電極層は、前記画素部を覆わないようパターニングされてもよい。

【 0 0 1 3 】

本発明によるカラーフィルタの製造方法の前記パターニング工程において、前記透明電極層は、前記画素部を少なくとも部分的に覆うようパターニングされてもよい。この場合、前記画素部は、第 1 の色の光を選択的に透過させる第 1 着色部と、第 2 の色の光を選択的に透過させる第 2 着色部と、を少なくとも有し、前記第 1 着色部のうち前記透明電極層によって覆われている領域の比率が、前記第 2 着色部のうち前記透明電極層によって覆われている領域の比率と異なってもよい。

50

【 0 0 1 4 】

本発明によるカラーフィルタの製造方法において、前記透明電極層は、インジウム錫酸化物またはインジウム亜鉛酸化物からなっているもよい。

【 0 0 1 5 】

本発明は、有機 E L 表示装置用のカラーフィルタにおいて、基材と、前記基材上に形成された画素部と、前記画素部の周囲に形成された非画素部と、前記非画素部上に形成された突起部と、前記突起部の頂部および側部、並びに前記突起部の周囲の前記非画素部を少なくとも部分的に覆うよう設けられた透明電極層と、を備え、前記突起部および前記透明電極層により、前記カラーフィルタの前記透明電極層を、前記カラーフィルタに対向するよう配置される基板の電極に導通させるための突起電極が構成され、前記透明電極層の厚みが 5 0 n m 以下である、カラーフィルタである。

10

【 0 0 1 6 】

本発明は、基板と、前記基板上に設けられた有機 E L 素子とを有する有機 E L 素子基板と、前記有機 E L 素子基板に対向するよう配置されたカラーフィルタと、を備え、前記有機 E L 素子基板の前記有機 E L 素子は、第 1 電極と、前記第 1 電極よりも前記カラーフィルタ側に配置された第 2 電極と、前記第 1 電極と前記第 2 電極の間に設けられた有機発光層とを有し、前記カラーフィルタは、基材と、前記基材上に形成された画素部と、前記画素部の周囲に形成された非画素部と、前記非画素部上に形成された突起部と、前記突起部の頂部および側部、並びに前記突起部の周囲の前記非画素部を少なくとも部分的に覆うよう設けられた透明電極層と、を有し、前記突起部および前記透明電極層により、前記カラーフィルタの前記透明電極層を前記有機 E L 素子の前記第 2 電極に導通させるための突起電極が構成され、前記透明電極層の厚みが 5 0 n m 以下である、有機 E L 表示装置である。

20

【 0 0 1 7 】

第 2 の技術的思想に基づく本発明は、有機 E L 表示装置用のカラーフィルタの製造方法において、画素部と、前記画素部の周囲に形成された非画素部と、が形成された基材を準備する工程と、前記非画素部上に突起部を形成する工程と、蒸着法またはスパッタリング法を用いて、前記画素部、前記非画素部および前記突起部上に透明電極層を形成する透明電極層成膜工程と、少なくとも前記突起部の頂部および側部、並びに前記非画素部上に前記透明電極層が残るよう前記透明電極層をパターンニングするパターンニング工程を備え、前記突起部および前記透明電極層により、前記カラーフィルタの前記透明電極層を、前記カラーフィルタに対向するよう配置される基板に形成されている電極に導通させるための突起電極が構成され、前記透明電極層成膜工程は、前記透明電極層の厚みが 5 0 n m 超かつ 1 5 0 n m 以下となるよう実施される、カラーフィルタの製造方法である。

30

【 0 0 1 8 】

第 2 の技術的思想に基づく本発明は、第 2 の技術的思想に基づく本発明は、有機 E L 表示装置用のカラーフィルタにおいて、基材と、前記基材上に形成された画素部と、前記画素部の周囲に形成された非画素部と、前記非画素部上に形成された突起部と、前記突起部の頂部および側部、並びに前記突起部の周囲の前記非画素部を少なくとも部分的に覆うよう設けられた透明電極層と、を備え、前記突起部および前記透明電極層により、前記カラーフィルタの前記透明電極層を、前記カラーフィルタに対向するよう配置される基板の電極に導通させるための突起電極が構成され、前記透明電極層は、前記画素部を全く覆わないよう設けられており、若しくは、前記画素部を部分的に覆うよう設けられており、前記透明電極層の厚みが 5 0 n m 超かつ 1 5 0 n m 以下である、カラーフィルタである。

40

【 0 0 1 9 】

第 2 の技術的思想に基づく本発明は、基板と、前記基板上に設けられた有機 E L 素子とを有する有機 E L 素子基板と、前記有機 E L 素子基板に対向するよう配置されたカラーフィルタと、を備え、前記有機 E L 素子基板の前記有機 E L 素子は、第 1 電極と、前記第 1 電極よりも前記カラーフィルタ側に配置された第 2 電極と、前記第 1 電極と前記第 2 電極の間に設けられた有機発光層とを有し、前記カラーフィルタは、基材と、前記基材上に形

50

成された画素部と、前記画素部の周囲に形成された非画素部と、前記非画素部上に形成された突起部と、前記突起部の頂部および側部、並びに前記突起部の周囲の前記非画素部を少なくとも部分的に覆うよう設けられた透明電極層と、を有し、前記突起部および前記透明電極層により、前記カラーフィルタの前記透明電極層を前記有機 E L 素子の前記第 2 電極に導通させるための突起電極が構成され、前記透明電極層は、前記画素部を全く覆わないよう設けられており、若しくは、前記画素部を部分的に覆うよう設けられており、前記透明電極層の厚みが 50 nm 超かつ 150 nm 以下である、有機 E L 表示装置である。

【発明の効果】

【0020】

本発明によれば、カラーフィルタの突起電極を構成する透明電極層の厚みが、50 nm 以下となっている。このため、透明電極層を成膜する工程に要する時間を短くすることができる。これによって、カラーフィルタの画素部や非画素部を構成する樹脂の表面が荒らされてしまうことを抑制することができる。このことにより、透明電極層を成膜する工程の際にカラーフィルタに付着する水分の量を低減することができる。また、透明電極層の厚みが小さいので、透明電極層を形成する工程の後にカラーフィルタを加熱することによって、樹脂の表面の水分が容易に透明電極層を通して外部へ放出され得るようになる。このことによって、カラーフィルタに付着している水分の量を低減することができる。このため本発明によれば、有機発光層の発光性能が水分によって劣化してしまうことを抑制することができる。

10

【図面の簡単な説明】

20

【0021】

【図 1】図 1 は、本発明の実施の形態における有機 E L 表示装置を示す断面図。

【図 2 A】図 2 A は、図 1 の有機 E L 表示装置のカラーフィルタを矢印 I I A - I I A 方向から見た図。

【図 2 B】図 2 B は、図 1 の有機 E L 表示装置の有機 E L 素子を矢印 I I B - I I B 方向から見た図。

【図 3 A】図 3 A は、ブラックマトリクス層からなる非画素部を基材上に形成する工程を示す図。

【図 3 B】図 3 B は、複数色の着色部を含む画素部を基材上に形成する工程を示す図。

30

【図 3 C】図 3 C は、非画素部上に補助電極層を形成する工程を示す図。

【図 3 D】図 3 D は、補助電極層に接続されるように、非画素部に突起部を形成する工程を示す図。

【図 3 E】図 3 E は、画素部、非画素部および突起部上に透明電極層を形成する工程を示す図。

【図 4】図 4 は、第 1 の変形例によるカラーフィルタを示す断面図。

【図 5】図 5 は、第 2 の変形例によるカラーフィルタを示す断面図。

【図 6 A】図 6 A は、第 3 の変形例によるカラーフィルタを示す断面図。

【図 6 B】図 6 B は、第 3 の変形例によるカラーフィルタを示す平面図。

【図 7】図 7 は、各実施例および各比較例によるカラーフィルタを加熱した際にカラーフィルタから脱離した水分子の個数を、カラーフィルタの透明電極層の厚みに対してプロットした結果を示す図。

40

【発明を実施するための形態】

【0022】

以下、図 1 乃至図 3 E を参照して、本発明の実施の形態について説明する。まず図 1 乃至図 2 B により、本実施の形態における有機 E L 表示装置 50 全体について説明する。

【0023】

有機 E L 表示装置

図 1 に示すように、有機 E L 表示装置 50 は、光を放射する有機 E L 素子基板 40 と、有機 E L 素子基板 40 に対向するよう配置されたカラーフィルタ 10 と、を備えている。カラーフィルタ 10 は、有機 E L 素子基板 40 からの光が放射される側、すなわち観察者

50

側（ユーザー側）に配置されている。

【0024】

有機EL素子

はじめに有機EL素子基板40について説明する。図1に示すように、有機EL素子基板40は、基板47と、基板47上に設けられ、光を放射する有機EL素子44と、を有している。なお図示はしないが、基板47上には、有機EL素子44を駆動するためのトランジスタなどの駆動素子を含む駆動回路が形成されている。すなわち基板47は、有機EL素子44を駆動するための基板、いわゆるTFT基板となっている。

【0025】

有機EL素子基板40の有機EL素子44において発光した光は、基板47が位置する側とは反対の側へ取り出される。すなわち、有機EL素子44からの光は、TFT基板を構成する基板47の上方から取り出される。このように本実施の形態における有機EL表示装置50は、いわゆるトップエミッション型の有機EL表示装置となっている。

【0026】

基板47は、有機EL素子44を支持するとともに、外気を遮断することができるものであれば特に限定されるものではないが、安定性、耐久性等が良好なことから、ガラスや透明ポリマーであることが好ましい。

【0027】

図1に示すように、有機EL素子44は、各々が有機EL素子基板40の単位画素に対応する複数の単位有機EL素子44aからなっている。各単位有機EL素子44aは、第1電極41と、第1電極41よりもカラーフィルタ10側に配置された第2電極43と、第1電極41と第2電極43の間に設けられた有機発光層42とを有している。ここでは、第1電極41が陽極を構成し、第2電極43が陰極を構成する例について説明する。しかしながら、第1電極41および第2電極43の極性が特に限られることはない。

【0028】

図1に示すように、各単位有機EL素子44aの第2電極43は互いに接続されていてもよい。すなわち、第2電極43が共通電極となってもよい。この場合、図1に示すように、第2電極43と基板47との間には、第1電極41と第2電極43とがショートしてしまうことを防ぐための絶縁層45が形成されていてもよい。

【0029】

第1電極41としては、効率良く正孔を注入できる材料であれば特に限定されるものではないが、例えば、アルミニウム、クロム、モリブデン、タングステン、銅、銀または金およびそれらの合金等を使用することが好ましい。一方、第2電極43としては、電子を注入しやすく、かつ光透過性の良好な材料が用いられており、例えば酸化リチウム、炭酸セシウム等が用いられる。有機発光層42としては、所定の電圧を印加することにより白色光を発光するよう構成された蛍光性有機物質を含有するものであれば特に限定されるものではないが、例えば、キノリノール錯体、オキサゾール錯体、各種レーザー色素、ポリパラフェニレンビニレン等が挙げられる。

【0030】

なお、第1電極41から注入された正孔を有機発光層42に効率的に輸送するため、第1電極41と有機発光層42との間に正孔輸送層（図示せず）が設けられていてもよい。正孔輸送層の構成材料として、例えばテトラフェニルベンジジンが挙げられる。さらに、第1電極41と正孔輸送層との間に正孔注入層（図示せず）が設けられていてもよい。また、有機発光層42と第2電極43との間に、電子注入層（図示せず）や電子輸送層（図示せず）が設けられていてもよい。また、水分を遮蔽するバリア膜（図示せず）が有機EL素子44上に設けられていてもよい。

【0031】

カラーフィルタ

次に、カラーフィルタ10について説明する。図1に示すように、カラーフィルタ10は、観察者側の面11aおよび有機EL素子側の面11bを有する基材11と、基材11

10

20

30

40

50

の面 1 1 b 上に形成された画素部 1 7 と、画素部 1 7 の周囲に形成された非画素部 1 8 と、を備えている。

【0032】

(非画素部)

非画素部 1 8 は、基材 1 1 の面 1 1 b 上に設けられたブラックマトリクス層 1 2 を有している。ブラックマトリクス層 1 2 は、光を遮蔽する層となっている。ブラックマトリクス層 1 2 の材料としては、例えば、カーボンブラック、チタンブラック等の黒色着色材を含有する樹脂組成物等が挙げられる。この樹脂組成物に用いられる樹脂としては、例えば、アクリレート系、メタクリレート系、ポリ桂皮酸ビニル系、もしくは環化ゴム系等の反応性ビニル基を有する感光性樹脂が使用され得る。

10

【0033】

(画素部)

画素部 1 7 は、非画素部 1 8 のブラックマトリクス層 1 2 間に設けられた第 1 着色部 1 3、第 2 着色部 1 4、第 3 着色部 1 5 および透過率調整部 1 6 と、を備えている。ここでは、第 1 着色部 1 3 が、第 1 の色、例えば赤色の光を選択的に透過させる赤色着色部であり、第 2 着色部 1 4 が、第 2 の色、例えば緑色の光を選択的に透過させる緑色着色部であり、第 3 着色部 1 5 が、第 3 の色、例えば青色の光を選択的に透過させる青色着色部である例について説明する。各着色部 1 3、1 4、1 5 は、各色の顔料や染料等の着色材を感光性樹脂中に分散または溶解させることにより形成されている。

【0034】

20

赤色用の着色材としては、例えば、ペリレン系顔料、レーキ顔料、アゾ系顔料、キナクリドン系顔料、アントラキノン系顔料、アントラセン系顔料、イソインドリン系顔料等が挙げられる。これらの顔料は単独で用いてもよく 2 種以上を混合して用いてもよい。

緑色用の着色材としては、例えば、ハロゲン多置換フタロシアニン系顔料もしくはハロゲン多置換銅フタロシアニン系顔料等のフタロシアニン系顔料、トリフェニルメタン系塩基性染料、イソインドリン系顔料、イソインドリノン系顔料等が挙げられる。これらの顔料もしくは染料は単独で用いてもよく 2 種以上を混合して用いてもよい。

青色用の着色材としては、例えば、銅フタロシアニン系顔料、アントラキノン系顔料、インダンスレン系顔料、インドフェノール系顔料、シアニン系顔料、ジオキサジン系顔料等が挙げられる。これらの顔料は単独で用いてもよく 2 種以上を混合して用いてもよい。

30

なお、着色部の色が上記の赤色、緑色および青色に限られることは無く、その他の色の着色部、例えば黄色着色部が含まれていてもよい。

【0035】

透過率調整部 1 6 は、可視光域の光を広域にわたって適切に透過させるよう構成されている。例えば透過率調整部 1 6 は、透過率調整部 1 6 の透過スペクトル S_A における、波長 380 ~ 780 nm の範囲内での平均透過率が、30% 以上となるよう構成されている。この場合、透過率調整部 1 6 からはほぼ白色の光が観察者に向けて放射される。このように本実施の形態において、有機 EL 表示装置 50 は、赤色、緑色、青色に白色を加えた 4 色の副画素を有する画素群で構成されている。すなわち、いわゆるペンタイル方式が採用されている。ペンタイル方式を採用することにより、カラーフィルタ 10 全体としての透過率を向上させることができる。このことにより、有機 EL 素子基板 40 の発光強度を過度に高めることなく有機 EL 表示装置 50 の輝度を増加させることができる。

40

【0036】

(突起電極)

また図 1 に示すように、カラーフィルタ 10 は、非画素部 1 8 上に設けられた突起部 2 1 と、突起部 2 1 の頂部および側部、並びに画素部 1 7 および非画素部 1 8 を覆うよう設けられた透明電極層 2 2 と、をさらに備えている。これら突起部 2 1 および透明電極層 2 2 により、カラーフィルタ 10 の透明電極層 2 2 を有機 EL 素子基板 40 の第 2 電極 4 3 に導通させるための突起電極 2 0 が構成されている。これによって、有機 EL 素子 4 4 に供給される駆動電流が、有機 EL 素子 4 4 の第 1 電極 4 1 および第 2 電極 4 3 だけでなく

50

カラーフィルタ 10 の透明電極層 22 にも流れるようになる。このことにより、単位有機 EL 素子 44 a において生じる電圧降下の程度を軽減することができる。

【0037】

カラーフィルタ 10 の透明電極層 22 を有機 EL 素子基板 40 の第 2 電極 43 に電氣的に接続させることができる限りにおいて、突起部 21 の形状が特に限られることはない。例えば、突起部 21 の形状として、円錐台、円柱、三角錐台、四角錐台などを挙げることができる。突起部 21 を構成する材料としては例えば、絶縁性を有する樹脂材料を用いることができる。また、突起部 21 自体に導電性を付与するため、突起部 21 が導電性材料を含んでいてもよい。

【0038】

透明電極層 22 を構成する材料としては、透明性を有するとともに、所要の導電性を有する材料が用いられる。例えば、インジウム錫酸化物 (ITO)、インジウム亜鉛酸化物 (IZO)、酸化亜鉛、酸化インジウム、アンチモン添加酸化錫、フッ素添加酸化錫、アルミニウム添加酸化亜鉛、カリウム添加酸化亜鉛、シリコン添加酸化亜鉛や、酸化亜鉛 - 酸化錫系、酸化インジウム - 酸化錫系、酸化亜鉛 - 酸化インジウム - 酸化マグネシウム系などの金属酸化物を用いることができる。また、これらの金属酸化物が 2 種以上複合されてもよい。

【0039】

ところで、ITO などの金属酸化物の導電性は一般に、銀や銅などの金属材料の導電性に比べて低い。従って、透明電極層 22 のみでは、各単位有機 EL 素子 44 a における電圧降下の程度を十分に軽減できないことがある。この点を考慮し、図 1 に示すように、カラーフィルタ 10 は、非画素部 18 上で線状に延びるよう設けられるとともに透明電極層 22 に電氣的に接続された補助電極層 23 をさらに備えていてもよい。図 1 においては、補助電極層 23 が透明電極層 22 によって覆われるよう補助電極層 23 が配置される例が示されている。補助電極層 23 は非画素部 18 上に設けられるので、補助電極層 23 が透明性を有する必要はない。従って、補助電極層 23 を構成する材料として、高い導電性を有する銀や銅などの金属材料を用いることができる。これによって、各単位有機 EL 素子 44 a における電圧降下をより効果的に軽減することができる。

【0040】

図 1 に示すように、突起部 21 は補助電極層 23 上に設けられてもよい。この場合、突起部 21 の周囲において透明電極層 22 が補助電極層 23 に確実に電氣的に接続されるようにするため、線状に延びる補助電極層 23 の幅を、突起部 21 の底部の幅よりも大きくしてもよい。

【0041】

(光学弾性樹脂)

図 1 に示すように、有機 EL 表示装置 50 は、カラーフィルタ 10 と有機 EL 素子基板 40 との間の隙間を埋めるための光学弾性樹脂 49 をさらに備えていてもよい。これによって、有機 EL 素子基板 40 から放出された光をより高い透過率でカラーフィルタ 10 の面 11 a 側から取り出すことができるようになる。また、有機 EL 素子基板 40 の有機 EL 素子 44 を外部雰囲気から強固に封止することができるので、水分や酸素によって有機 EL 素子 44 の有機発光層 42 の性能が劣化してしまうことを抑制することができる。光学弾性樹脂 49 を構成する材料としては、例えばエポキシ樹脂を含む樹脂材料を用いることができる。

【0042】

次に、平面視におけるカラーフィルタ 10 および有機 EL 素子基板 40 の構成について説明する。図 2 A および図 2 B は、基材 11 の法線方向に沿って見た場合のカラーフィルタ 10 を示す平面図である。具体的には、図 2 A は、図 1 の有機 EL 表示装置 50 のカラーフィルタ 10 を矢印 IIA - IIA 方向から見た図であり、図 2 B は、図 1 の有機 EL 表示装置 50 の有機 EL 素子基板 40 を矢印 IIB - IIB 方向から見た図である。なお図が煩雑になるのを防ぐため、図 2 A においては、透明電極層 22 を省略している。

10

20

30

40

50

【0043】

図2Bに示すように、有機EL素子44の各单位有機EL素子44aには駆動用配線48が接続されている。駆動用配線48は、各单位有機EL素子44aの第1電極41や第2電極43と電流源または電圧源とを接続する配線や、各单位有機EL素子44aに対応して設けられた駆動回路を制御するための配線などを含む。また図2Aに示すように、非画素部18のブラックマトリクス層12は、複数の開口部12aを区画するよう、マトリックス状のパターンを有している。ブラックマトリクス層12によって画定される複数の開口部がそれぞれ、有機EL素子基板40の単位画素に対応している。また、上述の画素部17の着色部13, 14, 15および透過率調整部16は、基材11の法線方向に沿って見た場合にブラックマトリクス層12の開口部と重なるよう設けられている。

10

【0044】

突起部21が配置される位置や配置密度が特に限られることはなく、有機EL素子基板40の各单位有機EL素子44aにおいて生じる電圧降下の程度に応じて適宜決定される。例えば、有機EL素子基板40の中央部に配置された単位有機EL素子44aの方が、有機EL素子44の外周部に配置された単位有機EL素子44aに比べて大きな電圧降下が発生する場合、カラーフィルタ10の中央部に優先的に突起部21が配置される。例えば図2Aに示すように、カラーフィルタ10の中央部における突起部21の配置密度が、カラーフィルタ10の外周部における突起部21の配置密度よりも高くなるよう、突起部21が設けられる。

20

【0045】

次に、このような構成からなるカラーフィルタ10および有機EL表示装置50を製造する方法について説明する。

【0046】

カラーフィルタの製造方法

はじめに、図3A乃至図3Eを参照して、カラーフィルタ10の製造方法について説明する。

【0047】

(準備工程)

まず基材11を準備する。次に、基材11の面11b上に、黑色着色材を含む感光性樹脂層を形成する。その後、感光性樹脂層等をパターンニングすることにより、図3Aに示すように、基材11の面11b上に、ブラックマトリクス層12からなる非画素部18を形成する。感光性樹脂層の形成方法が特に限定されることはなく、スピンコート法等を適宜用いることができる。また、感光性樹脂層のパターンニング方法が特に限定されることもなく、フォトリソグラフィ法等を適宜用いることができる。

30

【0048】

次に、図3Bに示すように、ブラックマトリクス層12間に、第1着色部13、第2着色部14、第3着色部15および透過率調整部16を含む画素部17を形成する。各着色部13, 14, 15および透過率調整部16を形成する方法が特に限られることはない。例えば上述のブラックマトリクス層12の場合と同様に、はじめに、着色材を含む感光性樹脂層を面11bおよびブラックマトリクス層12上に設け、その後、感光性樹脂層をパターンニングすることにより、各着色部13, 14, 15および透過率調整部16を得ることができる。若しくは、インクジェット法などの、高い位置精度で樹脂材料を塗布することができる方法を用いて、ブラックマトリクス層12間に各着色部13, 14, 15や透過率調整部16を形成してもよい。この場合、感光性樹脂層をパターンニングする工程を不要にすることができる。

40

このようにして、画素部17と、画素部17の周囲に形成された非画素部18と、が形成された基材11を準備することができる。

【0049】

図3Bに示すように、画素部17および非画素部18の全体を覆うオーバーコート層19をさらに設けてもよい。これによって、後の工程で形成される透明電極層22や補助電

50

極層 2 3 の形成面を平坦化することができる。また、画素部 1 7 や非画素部 1 8 を保護することができる。オーバーコート層 1 9 を構成する材料や、その形成方法としては、オーバーコート層として従来から一般に用いられている材料や形成方法を適宜用いることができる。

【 0 0 5 0 】

（補助電極層形成工程）

次に、図 3 C に示すように、非画素部 1 8 上、すなわちブラックマトリクス層 1 2 上に補助電極層 2 3 を形成する補助電極層形成工程を実施する。なお図 3 C に示す例においては、補助電極層 2 3 はブラックマトリクス層 1 2 の面上ではなくオーバーコート層 1 9 の面上に設けられている。このような場合であっても、本願においては、基材 1 1 の法線方向に沿って見た場合にブラックマトリクス層 1 2 とオーバーコート層 1 9 とが重なっている場合、「ブラックマトリクス層 1 2 上に補助電極層 2 3 を形成する」というように表現することができる。「画素部 1 7 上」、「非画素部 1 8 上」などの類似の表現についても同様である。

10

【 0 0 5 1 】

補助電極層形成工程においては、はじめに、画素部 1 7 および非画素部 1 8 上の全域にわたって補助電極層 2 3 を成膜する補助電極層成膜工程を実施する。成膜方法としては、蒸着法やスパッタリング法などの物理的な成膜法を用いることができる。その後、線状の補助電極層 2 3 が非画素部 1 8 のブラックマトリクス層 1 2 上に残るよう、補助電極層 2 3 をパターニングする。パターニング方法としては、フォトリソグラフィ法等を適宜用いることができる。

20

【 0 0 5 2 】

ところで、蒸着法やスパッタリング法などの物理的な成膜法においては、上述のようにカラーフィルタ 1 0 の周辺にプラズマ雰囲気形成されることがある。プラズマ雰囲気によってオーバーコート層 1 9 の表面が荒らされてしまうことを抑制するため、蒸着法やスパッタリング法による補助電極層成膜工程が実施される時間が可能な限り短いことが好ましい。通常は、補助電極層 2 3 の厚みが小さいほど、補助電極層 2 3 を成膜するために要する時間を短くすることができ、これによってオーバーコート層 1 9 の表面が荒らされる程度を小さくすることができる。この点を考慮し、好ましくは、補助電極層成膜工程は、補助電極層 2 3 の厚みが 5 0 0 n m 以下となるよう実施される。

30

【 0 0 5 3 】

（突起部形成工程）

次に、図 3 D に示すように、非画素部 1 8 のブラックマトリクス層 1 2 上に突起部 2 1 を形成する突起部形成工程を実施する。ここでは、突起部 2 1 は補助電極層 2 3 上に形成される。突起部 2 1 を形成する方法が特に限られることはない。例えばブラックマトリクス層 1 2 の場合と同様に、はじめに、感光性樹脂層をオーバーコート層 1 9 および補助電極層 2 3 上に設け、その後、感光性樹脂層をパターニングすることにより、突起部 2 1 を得ることができる。

【 0 0 5 4 】

（透明電極層形成工程）

次に、図 3 E に示すように、画素部 1 7、非画素部 1 8 および突起部 2 1 上に透明電極層 2 2 を形成する透明電極層形成工程を実施する。はじめに、画素部 1 7 および非画素部 1 8 上の全域にわたって透明電極層 2 2 を成膜する透明電極層成膜工程を実施する。成膜方法としては、補助電極層 2 3 の場合と同様に、蒸着法やスパッタリング法などの物理的な成膜法を用いることができる。

40

【 0 0 5 5 】

透明電極層成膜工程においても、補助電極層成膜工程の場合と同様に、カラーフィルタ 1 0 の周辺にプラズマ雰囲気形成されることがある。従って、プラズマ雰囲気によってオーバーコート層 1 9 の表面が荒らされてしまうことを抑制するため、透明電極層成膜工程が実施される時間が可能な限り短いことが好ましい。この点を考慮し、好ましくは、透

50

明電極層成膜工程は、透明電極層 2 2 の厚み t が 50 nm 以下となるよう実施される。

【0056】

透明電極層形成工程においては、その後、透明電極層 2 2 を所定のアニール温度でアニールするアニール工程を実施してもよい。これによって、透明電極層 2 2 を構成する材料の結晶化を促進することができ、このことにより、透明電極層 2 2 を硬化させることができる。この結果、後の工程において透明電極層 2 2 の硬化収縮が生じることを抑制することができ、これによって、透明電極層 2 2 と、透明電極層 2 2 に接している層（オーバーコート層 1 9 や、オーバーコート層 1 9 が設けられていない場合はブラックマトリクス層 1 2 や着色部 1 3 , 1 4 , 1 5 などの層）との間の密着性を維持することができる。また、結晶性を高めることにより、透明電極層 2 2 の透過率や導電性を高めることができる。

10

【0057】

またアニール工程を実施することにより、透明電極層 2 2 に付着している水分子が脱離するという効果を期待することもできる。さらに、透明電極層 2 2 の厚みが、水分子が通過可能な程度の厚みである場合、アニール工程を実施することにより、オーバーコート層 1 9、ブラックマトリクス層 1 2 や各着色部 1 3 , 1 4 , 1 5 および透過率調整部 1 6 の表面に付着している水分子が脱離するという効果を期待することもできる。ここで本実施の形態によれば、上述のように透明電極層 2 2 の厚みが 50 nm 以下となっている。従って、オーバーコート層 1 9、ブラックマトリクス層 1 2 や各着色部 1 3 , 1 4 , 1 5 および透過率調整部 1 6 の表面に付着している水分子は、透明電極層 2 2 を通過可能であると考えられる。このように本実施の形態によれば、透明電極層 2 2 の厚みを小さくすることにより、オーバーコート層 1 9 など透明電極層 2 2 に先行して形成される要素の表面が荒れてしまうことを抑制するだけでなく、透明電極層 2 2 に先行して形成される要素の表面に付着した水分子の脱離のし易さを向上させることもできる。

20

ところで補助電極層 2 3 の厚みは、通常は透明電極層 2 2 よりも大きい厚みに設定され、例えば上述のように 500 nm 以下に設定されている。一方、補助電極層 2 3 が設けられる範囲は、透明電極層 2 2 が設けられる範囲よりも狭い。例えば補助電極層 2 3 は、図 2 A に示すように、非画素部 1 8 の一部にのみ設けられる。このため、仮に補助電極層 2 3 の厚みが、水分子が補助電極層 2 3 を通過できない程度に大きい場合であっても、アニール工程の際に生じる水分子の脱離が補助電極層 2 3 によって妨げられる程度はわずかであると言える。

30

【0058】

アニール工程におけるアニール温度は、透明電極層 2 2 を構成する材料の結晶特性や、カラーフィルタ 1 0 のその他の構成要素の耐熱特性などに応じて適宜設定される。好ましくは、後述する実施例において支持されるように、アニール温度は 150 ~ 230 の範囲内に設定される。

【0059】

なお上述の例では、透明電極層 2 2 を構成する材料の結晶化を促進するようカラーフィルタ 1 0 を加熱する工程と、水分子を脱離させるためにカラーフィルタ 1 0 を加熱させる工程とを、同一のアニール工程として実施する例を示した。しかしながら、これに限られることはなく、水分子を脱離させるためにカラーフィルタ 1 0 を加熱させる工程を、透明電極層 2 2 を構成する材料の結晶化を促進するようカラーフィルタ 1 0 を加熱する工程とは別の工程として、異なる条件で実施してもよい。例えば、水分子を脱離させるためにカラーフィルタ 1 0 を加熱させるため、150 で 30 分間にわたってカラーフィルタ 1 0 を加熱してもよい。

40

【0060】

有機 EL 表示装置の製造方法

次に、上述のようにして得られたカラーフィルタ 1 0 と有機 EL 素子基板 4 0 とを組み合わせ、有機 EL 表示装置 5 0 を作製する。この際、カラーフィルタ 1 0 の突起電極 2 0 が有機 EL 素子基板 4 0 の第 2 電極 4 3 に接するよう、カラーフィルタ 1 0 と有機 EL 素子基板 4 0 とを組み合わせる。なお図 1 に示すように、カラーフィルタ 1 0 と有機 EL

50

素子基板 40 との間に光学弾性樹脂 49 が設けられていてもよい。光学弾性樹脂 49 は、カラーフィルタ 10 と有機 EL 素子基板 40 とを組み合わせた後にカラーフィルタ 10 と有機 EL 素子基板 40 との間に設けられてもよく、若しくは、カラーフィルタ 10 と有機 EL 素子基板 40 とを組み合わせる前にカラーフィルタ 10 に設けられてもよい。

【0061】

ところで、光学弾性樹脂 49 は有機 EL 素子 44 に直接的に触れるものである。この点を考慮すると、光学弾性樹脂 49 が溶媒を極力含まないことが好ましい。例えば、光学弾性樹脂 49 として、溶媒が用いられない場合であってもカラーフィルタ 10 と有機 EL 素子基板 40 との間の空間を埋めることができる程度の粘性を有するものを用いることが好ましい。この場合、空間を可能な限り隙間無く埋めるためには、カラーフィルタ 10 に対する光学弾性樹脂 49 のぬれ性が高いことが好ましい。ここで本実施の形態によれば、画素部 17 および非画素部 18 上の全域にわたって透明電極層 22 が形成されている。無機物によって構成される透明電極層 22 に対する光学弾性樹脂 49 のぬれ性は一般に、アクリル樹脂などを含む着色部 13, 14, 15 や透過率調整部 16 などに対する光学弾性樹脂 49 のぬれ性よりも高い。従って本実施の形態によれば、カラーフィルタ 10 と有機 EL 素子基板 40 との間の空間をより隙間無く埋めることができる。

【0062】

本実施の形態によれば、上述のように、カラーフィルタ 10 の突起電極 20 を構成する透明電極層 22 の厚みが、50 nm 以下となっている。このため、透明電極層 22 を成膜する工程に要する時間を短くすることができる。これによって、カラーフィルタ 10 の画素部 17 や非画素部 18 を構成する樹脂の表面が荒らされてしまうことを抑制することができる。このことにより、透明電極層 22 を成膜する工程の際にカラーフィルタ 10 に付着する水分の量を低減することができる。また、透明電極層 22 の厚みが小さいので、透明電極層 22 を形成する工程の後にカラーフィルタ 10 を加熱することによって、樹脂の表面の水分が容易に透明電極層 22 を通って外部へ放出され得るようになる。このことによって、カラーフィルタ 10 に付着している水分の量を低減することができる。このため本実施の形態によれば、有機 EL 素子基板 40 の有機発光層 42 の発光性能が水分によって劣化してしまうことを抑制することができる。

【0063】

なお、上述した実施の形態に対して様々な変更を加えることが可能である。以下、必要に応じて図面を参照しながら、変形例について説明する。以下の説明および以下の説明で用いる図面では、上述した実施の形態と同様に構成され得る部分について、上述の実施の形態における対応する部分に対して用いた符号と同一の符号を用いることとし、重複する説明を省略する。また、上述した実施の形態において得られる作用効果の変形例においても得られることが明らかである場合、その説明を省略することもある。

【0064】

(第1の変形例)

上述の本実施の形態においては、画素部 17 および非画素部 18 の全体を覆うオーバーコート層 19 が設けられ、このオーバーコート層 19 の上に透明電極層 22 が設けられる例を示した。しかしながら、これに限られることはなく、図 4 に示すように、画素部 17 を構成するブラックマトリクス層 12 や、非画素部 18 を構成する着色部 13, 14, 15 および透過率調整部 16 の上に直接的に透明電極層 22 を設けてもよい。

【0065】

(第2の変形例)

上述の本実施の形態においては、画素部 17 および非画素部 18 の全域を覆うよう透明電極層 22 が設けられる例を示した。しかしながら、少なくとも突起部 21 の頂部および側部、並びに突起部 21 の周囲の非画素部 18 上に透明電極層 22 が設けられており、これによって有機 EL 素子基板 40 の第 2 電極 43 と透明電極層 22 とが導通可能である限りにおいて、透明電極層 22 の具体的なパターンが特に限られることはない。例えば図 5 に示すように、透明電極層 22 は、着色部 13, 14, 15 や透過率調整部 16 などの画

素部 17 を覆わないように設けられていてもよい。この場合、着色部 13, 14, 15 や透過率調整部 16 を透過して観察者側に到達する光の強度が、透明電極層 22 が存在しない分だけ高くなる。

【0066】

なお透明電極層 22 が画素部 17 および非画素部 18 の全域を覆わない場合、カラーフィルタ 10 の製造方法は、少なくとも突起部 21 の頂部および側部、並びに突起部 21 の周囲の非画素部 18 上に透明電極層 22 が残るよう、透明電極層 22 をパターニングするパターニング工程をさらに備えることになる。本変形例によるパターニング工程においては、透明電極層 22 は、画素部 17 を覆わないようパターニングされることになる。透明電極層 22 をパターニングする方法としては、補助電極層 23 の場合と同様に、フォトリソグラフィ法等を適宜用いることができる。

10

【0067】

(第3の変形例)

上述の第2の変形例においては、透明電極層 22 が画素部 17 を覆わないように透明電極層 22 がパターニングされる例を示した。しかしながら、これに限られることはなく、透明電極層 22 は、着色部 13, 14, 15 や透過率調整部 16 などの画素部 17 を部分的に覆うようパターニングされてもよい。図6Aおよび図6Bは、画素部 17 を部分的に覆うよう設けられた透明電極層 22 を備えるカラーフィルタ 10 を示す断面図および平面図である。なお図6Bにおいては、図が煩雑になるのを防ぐため、補助電極層 23 を省略している。

20

【0068】

上述のように、アクリル樹脂などを含む着色部 13, 14, 15 や透過率調整部 16 などに対する光学弾性樹脂 49 は、無機物によって構成される透明電極層 22 に対する光学弾性樹脂 49 のぬれ性よりも一般に低い。ここで本変形例によれば、着色部 13, 14, 15 や透過率調整部 16 上に透明電極層 22 を部分的に設けることにより、カラーフィルタ 10 に対する光学弾性樹脂 49 のぬれ性を高めることができる。また、光学弾性樹脂 49 に接する着色部 13, 14, 15 や透過率調整部 16 の表面積が透明電極層 22 によって細分化されるので、光学弾性樹脂 49 が着色部 13, 14, 15 や透過率調整部 16 の表面に密着し易くなる。これらのことにより、本変形例によれば、着色部 13, 14, 15 や透過率調整部 16 を透過して観察者側に到達する光の強度を高めるとともに、カラー

30

【0069】

なお、第1着色部 13、第2着色部 14、第3着色部 15 および透過率調整部 16 において、光学弾性樹脂 49 との間のぬれ性が異なることがある。この場合、各々におけるぬれ性の程度に応じて、透明電極層 22 の被覆率が異なってもよい。例えば、図示はしないが、第1着色部 13 のうち透明電極層 22 によって覆われている領域の比率が、第2着色部 14 のうち透明電極層 22 によって覆われている領域の比率と異なってもよい。なぜなら、例えば第1着色部 13 に対する光学弾性樹脂 49 のぬれ性が、第2着色部 14 に対する光学弾性樹脂 49 のぬれ性よりも高い場合、第1着色部 13 上に透明電極層 22 が設けられていなくても、または第1着色部 13 のうち透明電極層 22 によって覆われている領域の比率が第2着色部 14 に比べて小さくても、光学弾性樹脂 49 を十分に第1着色部 13 に密着させることが可能だからである。

40

【0070】

上述の第2および第3の比較例のように、着色部 13, 14, 15 や透過率調整部 16 を含む画素部 17 を透明電極層 22 が完全には覆わない場合、画素部 17 に付着した水分を、カラーフィルタ 10 を加熱することによって容易に脱離させることができる。このため、透明電極層 22 が画素部 17 を完全には覆わないことは、カラーフィルタ 10 の透過率を高める点だけでなく、カラーフィルタ 10 に付着する水分の量を低減する点でも有利である。従って、画素部 17 上に透明電極層 22 が部分的に設けられている場合は、透明電極層 22 の厚みを上述のように 50 nm 以下になっていなくても、有機 EL 素子基板 4

50

0 と組み合わせる際にカラーフィルタ 10 に付着している水分の量を十分に低減することができる可能性がある。例えば後述する実施例によって支持されるように、透明電極層 22 の厚みが 150 nm の場合であっても、着色部 13, 14, 15 上に透明電極層 22 を設けないことにより、カラーフィルタ 10 の水分の量を十分に低減することができる。

【0071】

(その他の変形例)

また上述の本実施の形態および各変形例においては、ブラックマトリクス層 12 がマトリックス状のパターンを有する例を示した。しかしながら、これに限られることはなく、ブラックマトリクス層 12 がその他のパターンを有していてもよい。例えばブラックマトリクス層 12 がストライプ状のパターンを有していてもよい。この場合、ブラックマトリクス層 12 間に設けられる着色部 13, 14, 15 や透過率調整部 16 もストライプ状に形成される。

また着色部 13, 14, 15 や透過率調整部 16 のパターンが上述のマトリックス状やストライプ状に限られることはなく、様々なパターンが採用され得る。着色部 13, 14, 15 や透過率調整部 16 の並び順や相対的な位置関係が特に限られることはなく、様々な形態が採用され得る。

【0072】

また上述の本実施の形態および各変形例においては、突起部 21 の頂部および側部が全域にわたって透明電極層 22 によって覆われる例を示した。しかしながら、これに限られることはなく、有機 EL 素子基板 40 の第 2 電極 43 をカラーフィルタ 10 の非画素部 18 上に設けられている透明電極層 22 に導通させることができる限りにおいて、突起部 21 の頂部および側部における透明電極層 22 の具体的なパターンが特に限られることはない。例えば、図示はしないが、線状に延びる透明電極層 22 が突起部 21 の頂部および側部上に設けられていてもよい。

【0073】

また上述の本実施の形態および各変形例においては、有機 EL 素子 44 の有機発光層 42 が白色光を発光するよう構成される例を示したが、これに限られることはない。例えば有機発光層 42 は、単位画素ごとに様々な色の光、例えば三原色の光を発光するよう構成されていてもよい。

【0074】

また上述の本実施の形態および各変形例においては、金属材料からなる補助電極層 23 が設けられる例を示した。しかしながら、これに限られることはなく、透明電極層 22 によって有機 EL 素子 44 における電圧降下を十分に軽減できる場合、補助電極層 23 が設けられていなくてもよい。

【0075】

また上述の本実施の形態および各変形例においては、有機 EL 表示装置 50 がトップエミッション型である例を示した。すなわち、有機 EL 層 44 からの光が、基板 47 の上方から取り出される例を示した。しかしながら、これに限られることはなく、図示はしないが、有機 EL 表示装置 50 は、有機 EL 層 44 から放射される光が基板 47 を透過してカラーフィルタ 10 に到達するよう、構成されていてもよい。すなわち有機 EL 表示装置 50 は、いわゆるボトムエミッション型であってもよい。

【0076】

なお、上述した実施の形態に対するいくつかの変形例を説明してきたが、当然に、複数の変形例を適宜組み合わせ適用することも可能である。

【実施例】

【0077】

以下、実施例を用いて本発明をより詳細に説明するが、本発明はこの実施例に限定されるものではない。

【0078】

<アニール温度に関する評価>

10

20

30

40

50

(実施例 1)

はじめに基材 1 1 として、大きさが 1 0 0 m m × 1 0 0 m m、厚みが 0 . 7 m m のガラス基材を準備した。

【 0 0 7 9 】

次に、以下のようにして、ブラックマトリクス層 1 2 を形成した。

【 0 0 8 0 】

まず、重合槽中にメタクリル酸メチル (M M A) を 6 3 質量部、アクリル酸 (A A) を 1 2 質量部、メタクリル酸 - 2 - ヒドロキシエチル (H E M A) を 6 質量部、ジエチレングリコールジメチルエーテル (D M D G) を 8 8 質量部仕込み、攪拌し溶解させた後、2、2'-アゾビス (2 - メチルブチロニトリル) を 7 質量部添加し、均一に溶解させた。その後、窒素気流下、85 で 2 時間攪拌し、更に 1 0 0 で 1 時間反応させた。得られた溶液に、更にメタクリル酸グリシジル (G M A) を 7 質量部、トリエチルアミンを 0 . 4 質量部、及びハイドロキノンを 0 . 2 質量部添加し、1 0 0 で 5 時間攪拌し、共重合樹脂溶液 (固形分 5 0 %) を得た。

10

【 0 0 8 1 】

次に、下記の材料を室温で攪拌、混合して下記組成の硬化性樹脂組成物 A を調製した。

[硬化性樹脂組成物 A の組成]

・上記共重合樹脂溶液 (固形分 5 0 %) ... 1 6 質量部

・ジペンタエリスリトールペンタアクリレート (サートマー社 S R 3 9 9)

20

... 2 4 質量部

・オルソクレゾールノボラック型エポキシ樹脂 (油化シェルエポキシ社 エピコート 1 8 0 S 7 0) ... 4 質量部

・2 - メチル - 1 - (4 - メチルチオフェニル) - 2 - モルフォリノプロパン - 1 - オン ... 4 質量部

・ジエチレングリコールジメチルエーテル ... 5 2 質量部

【 0 0 8 2 】

次いで、下記分量の成分を混合し、サンドミルにて十分に分散し、黒色顔料分散液を調製した。

[黒色顔料分散液の組成]

・黒色顔料 (三菱化学社製 # 2 6 0 0) ... 2 0 質量部

・高分子分散材 (ビックケミー・ジャパン株式会社 D i s p e r b y k 1 1 1)

... 1 6 質量部

・溶剤 (ジエチレングリコールジメチルエーテル) ... 6 4 質量部

30

【 0 0 8 3 】

その後、下記分量の成分を十分混合して、ブラックマトリクス層 1 2 用の材料を得た。

[ブラックマトリクス層 1 2 用の材料の組成]

・上記黒色顔料分散液 ... 5 0 質量部

・上記硬化性樹脂組成物 A ... 2 0 質量部

・ジエチレングリコールジメチルエーテル ... 3 0 質量部

40

【 0 0 8 4 】

次に、得られたブラックマトリクス層 1 2 用の材料を基材 1 1 上に塗布し、フォトリソグラフィ法によりパターンニングし、その後焼成してブラックマトリクス層 1 2 を形成した。

【 0 0 8 5 】

次に、以下のようにして着色部 1 3 , 1 4 , 1 5 および透過率調整部 1 6 を形成した。

【 0 0 8 6 】

まず、下記組成の第 1 着色部 1 3 用の材料、第 2 着色部 1 4 用の材料、第 3 着色部 1 5 用の材料および透過率調整部 1 6 用の材料を調製した。

【 0 0 8 7 】

50

[第 1 着色部 1 3 用の材料]

- ・ C . I . ピグメントレッド 2 5 4 ... 1 0 質量部
- ・ ポリスルホン酸型高分子分散剤 ... 8 質量部
- ・ 上記硬化性樹脂組成物 A ... 1 5 質量部
- ・ 酢酸 - 3 - メトキシブチル ... 6 7 質量部

【 0 0 8 8 】

[第 2 着色部 1 4 用の材料]

- ・ C . I . ピグメントグリーン 5 8 ... 1 0 質量部
- ・ C . I . ピグメントイエロー 1 3 8 ... 3 質量部
- ・ ポリスルホン酸型高分子分散剤 ... 8 質量部
- ・ 上記硬化性樹脂組成物 A ... 1 2 質量部
- ・ 酢酸 - 3 - メトキシブチル ... 6 7 質量部

10

【 0 0 8 9 】

[第 3 着色部 1 5 用の材料]

- ・ C . I . ピグメントブルー 1 ... 5 質量部
- ・ ポリスルホン酸型高分子分散剤 ... 3 質量部
- ・ 上記硬化性樹脂組成物 A ... 2 5 質量部
- ・ 酢酸 - 3 - メトキシブチル ... 6 7 質量部

【 0 0 9 0 】

[透過率調整部 1 6 用の材料]

- ・ C . I . ピグメントブルー 1 5 : 6 ... 1 質量部
- ・ ポリスルホン酸型高分子分散剤 ... 3 質量部
- ・ 上記硬化性樹脂組成物 A ... 2 9 質量部
- ・ 酢酸 - 3 - メトキシブチル ... 6 7 質量部

20

【 0 0 9 1 】

次に、基材 1 1 上のブラックマトリクス層 1 2 を覆うように第 1 着色部 1 3 用の材料をスピンコート法により塗布し、フォトリソグラフィ法によりパターニングした後、焼成して第 1 着色部 1 3 を形成した。

その後、同様の工程により、第 2 着色部 1 4、第 3 着色部 1 5 および透過率調整部 1 6 を形成した。

30

【 0 0 9 2 】

次に、ブラックマトリクス層 1 2 を含む非画素部 1 8 上、並びに、着色部 1 3、1 4、1 5 および透過率調整部 1 6 を含む画素部 1 7 上に、蒸着法によって、厚み 0 . 5 μm の A g 薄膜を形成した。その後、フォトリソグラフィ法によって A g 薄膜をパターニングして、非画素部 1 8 上に補助電極層 2 3 を形成した。

【 0 0 9 3 】

その後、非画素部 1 8 上に形成された補助電極層 2 3 の所定の箇所に、NN780(JSR社製)からなる突起部 2 1 を形成した。形成方法としてはフォトリソグラフィ法を用いた。得られた突起部 2 1 の基部の幅は 4 0 μm 、頂部の幅は 2 0 μm 、高さは 2 0 μm であり、基部側から頂部に至るテーパ角度は 7 0 °であった。

40

【 0 0 9 4 】

次に、画素部 1 7 上および非画素部 1 8 上に、スパッタリング法によって、厚み 5 0 n m の I T O 膜を形成した。その後、フォトリソグラフィ法によって I T O 膜をパターニングして、突起部 2 1 の頂部および側部、並びに非画素部 1 8 を覆う透明電極層 2 2 を形成した。このようにして、突起部 2 1 および透明電極層 2 2 から構成される突起電極 2 0 を備えたカラーフィルタ 1 0 を作製した。

【 0 0 9 5 】

その後、1 5 0 のアニール温度で 4 0 分間にわたってカラーフィルタ 1 0 を加熱するアニール工程を行った。

【 0 0 9 6 】

50

(実施例 2)

アニール温度を 170 に設定したこと以外は、実施例 1 と同様にして、カラーフィルタ 10 を作製した。

【0097】

(実施例 3)

アニール温度を 190 に設定したこと以外は、実施例 1 と同様にして、カラーフィルタ 10 を作製した。

【0098】

(実施例 4)

アニール温度を 200 に設定したこと以外は、実施例 1 と同様にして、カラーフィルタ 10 を作製した。

【0099】

(実施例 5)

アニール温度を 230 に設定したこと以外は、実施例 1 と同様にして、カラーフィルタ 10 を作製した。

【0100】

(比較例 1)

アニール温度を 0 に設定したこと以外は、実施例 1 と同様にして、カラーフィルタ 10 を作製した。

【0101】

(比較例 2)

アニール温度を 260 に設定したこと以外は、実施例 1 と同様にして、カラーフィルタ 10 を作製した。

【0102】

実施例 1 ~ 5 および比較例 1, 2 のカラーフィルタ 10 の補助電極層 23 の、補助電極層 23 の下の層に対する密着性を、JIS - K 5400 に準拠して試験した。試験結果を表 1 に示す。表 1 においては、試験後の補助電極層 23 の面積が 50 % 以上残っている場合が、30 % 以下である場合が○、10 % 以下である場合が×で表されている。

また、補助電極層 23 の場合と同様にして、透明電極層 22 の密着性を評価した。試験結果を表 1 に示す。

さらに、透明電極層 22 の透過率について、島津製作所製の紫外可視分光光度計 UV - 3600 を用いて評価した。試験結果を表 1 に示す。なお、ここでの透過率とは、光波長 380 nm ~ 780 nm の範囲内における平均透過率を指す。

【表 1】

	アニール温度	補助電極層の 密着性	透明電極層の 密着性	透明電極層の 透過率
比較例1	0°C	◎	×	81%
実施例1	150°C	◎	○	84%
実施例2	170°C	◎	◎	87%
実施例3	190°C	◎	◎	94%
実施例4	200°C	◎	◎	94%
実施例5	230°C	○	◎	94%
比較例2	260°C	×	◎	94%

【0103】

表 1 に示すように、アニール温度が 150 ~ 230 の範囲内である実施例 1 ~ 5 では、アニール温度が 0 および 260 である比較例 1 および 2 と比較して、補助電極層 23 の密着性、透明電極層 22 の密着性、および透明電極層 22 の透過率のいずれにおいても良好な結果が得られた。中でも、透明電極層のアニール温度が 170 ~ 200 の実施例 2 ~ 4 では、より良好な結果が得られた。

【0104】

< 残留水分量に関する評価 >

(実施例 1 1)

まず、上述の実施例 1 と同様にして、カラーフィルタ 1 0 を作製した。次に、アニール工程を経た後のカラーフィルタ 1 0 を切断して、10 mm × 10 mm 角の試験片を取り出した。その後、当該試験片に付着している水分の量を、昇温脱離ガス分光法 (T D S : thermal desorption spectrometry) を用いて測定した。測定器としては、電子科学製の EDS-WA1000S/W を用いた。結果、検出された水分子は 3.5×10^{16} (個 / 100 mg) であった。

【0105】

10

なお T D S 法は、カラーフィルタ 1 0 と有機 E L 素子基板 4 0 とを組み合わせる工程と同様に真空環境下で実施される。このため、T D S 法が実施される環境は、カラーフィルタ 1 0 と有機 E L 素子基板 4 0 とを組み合わせる工程が実施される環境と同等であると言える。従って、T D S 法によって検出される水分子の個数は、カラーフィルタ 1 0 と有機 E L 素子基板 4 0 とを組み合わせる工程においてカラーフィルタ 1 0 から放出されて有機 E L 素子基板 4 0 に入り込み得る水分子の個数に相当していると言える。

【0106】

(実施例 1 2)

着色部 1 3 , 1 4 , 1 5 および透過率調整部 1 6 上には透明電極層 2 2 を設けず、かつ透明電極層 2 2 の厚みを 150 nm としたこと以外は、実施例 1 と同様にして、カラーフィルタ 1 0 を作製した。基材 1 1 の法線方向に沿ってカラーフィルタ 1 0 を見た場合の、透明電極層 2 2 の面積率は 40 % であった。

20

【0107】

実施例 1 1 の場合と同様にして、T D S 法を用いて水分量を測定した。結果、検出された水分子は 7.1×10^{16} (個 / 100 mg) であった。

【0108】

(比較例 1 1)

透明電極層 2 2 の厚みを 100 nm としたこと以外は、実施例 1 と同様にして、カラーフィルタ 1 0 を作製した。また、実施例 1 1 の場合と同様にして、T D S 法を用いて水分量を測定した。結果、検出された水分子は 1.4×10^{17} (個 / 100 mg) であった。

30

【0109】

(比較例 1 2)

透明電極層 2 2 の厚みを 150 nm としたこと以外は、実施例 1 と同様にして、カラーフィルタ 1 0 を作製した。また、実施例 1 1 の場合と同様にして、T D S 法を用いて水分量を測定した。結果、検出された水分子は 2.2×10^{17} (個 / 100 mg) であった。

【0110】

(比較例 1 3)

透明電極層 2 2 を設けなかったこと以外は、実施例 1 と同様にして、カラーフィルタ 1 0 を作製した。また、実施例 1 1 の場合と同様にして、T D S 法を用いて水分量を測定した。結果、検出された水分子は 9.7×10^{15} (個 / 100 mg) であった。

40

【0111】

実施例 1 1 および比較例 1 1 ~ 1 3 について、検出した水分の量を透明電極層 2 2 の厚みに対してプロットした結果を図 7 に示す。図 7 に示すように、透明電極層 2 2 の厚みが 50 nm 以下である場合、検出された水分子の個数が 1.0×10^{17} (個 / 100 mg) よりも小さくなっていた。また図 7 に示すように、透明電極層 2 2 の厚みが 50 nm を超えると、透明電極層 2 2 の厚みの増加に対する水分量の増加の割合が顕著に大きくなっていた。具体的には、透明電極層 2 2 の厚みが 50 ~ 150 nm の範囲内における測定点に対する近似直線 L 2 の傾きが、透明電極層 2 2 の厚みが 0 ~ 50 nm の範囲内における

50

測定点に対する近似直線 L 1 の傾きに比べて顕著に大きくなっていた。このことから、透明電極層 2 2 の厚みを 5 0 n m 以下にすることにより、カラーフィルタ 1 0 に付着する水分の量を効果的に低減することができると言える。

【 0 1 1 2 】

また、着色部 1 3 , 1 4 , 1 5 および透過率調整部 1 6 上に透明電極層 2 2 を設けない場合は、透明電極層 2 2 の厚みが 5 0 n m を超えている場合、例えば実施例 1 2 のように 1 5 0 n m の場合であっても、検出された水分子の個数が 1.0×10^{17} (個 / 1 0 0 m g) よりも小さくなっていた。このことから、透明電極層 2 2 がパターニングされている場合は、透明電極層 2 2 の厚みを 1 5 0 n m 以下にすれば、カラーフィルタ 1 0 に付着する水分の量を十分に低減することができると考えられる。また実施例 1 2 においては、

10

【 符号の説明 】

【 0 1 1 3 】

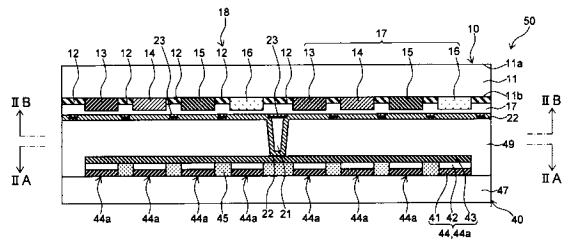
- 1 0 カラーフィルタ
- 1 1 基材
- 1 1 a 観察者側の面
- 1 1 b 有機 E L 素子側の面
- 1 2 ブラックマトリクス層
- 1 3 第 1 着色部
- 1 4 第 2 着色部
- 1 5 第 3 着色部
- 1 6 透過率調整部
- 1 7 画素部
- 1 8 非画素部
- 2 0 突起電極
- 2 1 突起部
- 2 2 透明電極層
- 2 3 補助電極層
- 4 0 有機 E L 素子基板
- 4 1 第 1 電極
- 4 2 有機発光層
- 4 3 第 2 電極
- 4 4 有機 E L 素子
- 4 4 a 単位有機 E L 素子
- 4 7 基板
- 4 8 駆動用配線
- 4 9 光学弾性樹脂
- 5 0 有機 E L 表示装置

20

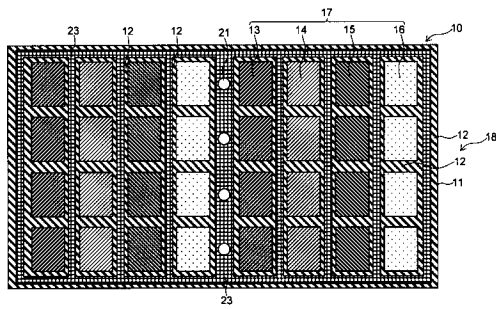
30

40

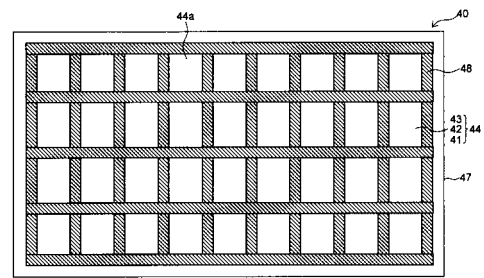
【図 1】



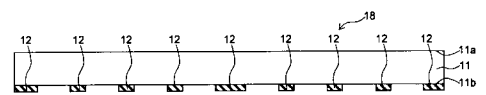
【図 2 A】



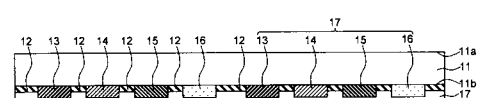
【図 2 B】



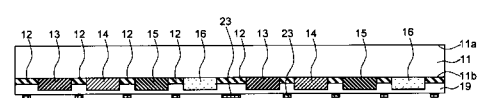
【図 3 A】



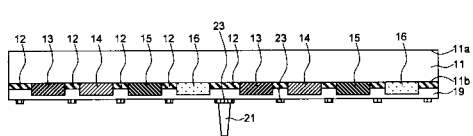
【図 3 B】



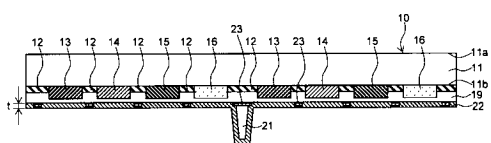
【図 3 C】



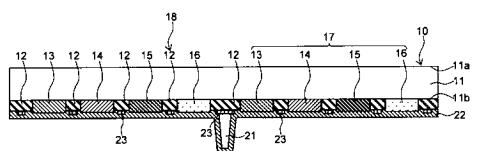
【図 3 D】



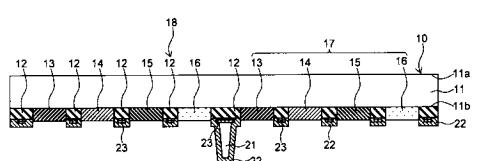
【図 3 E】



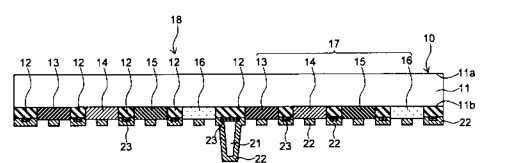
【図 4】



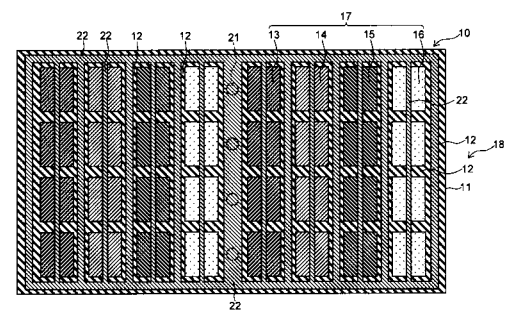
【図 5】



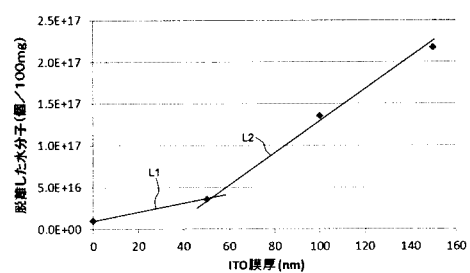
【図 6 A】



【図 6 B】



【図 7】



フロントページの続き

(72)発明者 坂 田 裕 樹
東京都新宿区市谷加賀町一丁目 1 番 1 号 大日本印刷株式会社内

(72)発明者 佐 竹 一 義
東京都新宿区市谷加賀町一丁目 1 番 1 号 大日本印刷株式会社内

(72)発明者 宮 崎 晋
東京都新宿区市谷加賀町一丁目 1 番 1 号 大日本印刷株式会社内

F ターム(参考) 2H148 BB02 BB03 BC69 BD11 BD15 BD18 BE40 BG06 BH11
3K107 AA01 BB01 CC23 CC33 DD37 EE22 FF15 FF17

专利名称(译)	滤色器及其制造方法和有机EL显示装置		
公开(公告)号	JP2015162310A	公开(公告)日	2015-09-07
申请号	JP2014035919	申请日	2014-02-26
[标]申请(专利权)人(译)	大日本印刷有限公司		
申请(专利权)人(译)	大日本印刷有限公司		
[标]发明人	日野和幸 坂田裕樹 佐竹一義 宮崎晋		
发明人	日 野 和 幸 坂 田 裕 樹 佐 竹 一 義 宮 崎 晋		
IPC分类号	H05B33/12 G02B5/20 H01L51/50 H05B33/26		
FI分类号	H05B33/12.E G02B5/20.101 H05B33/14.A H05B33/26.Z G09F9/30.365 H01L27/32 H05B33/10		
F-TERM分类号	2H148/BB02 2H148/BB03 2H148/BC69 2H148/BD11 2H148/BD15 2H148/BD18 2H148/BE40 2H148/BG06 2H148/BH11 3K107/AA01 3K107/BB01 3K107/CC23 3K107/CC33 3K107/DD37 3K107/EE22 3K107/FF15 3K107/FF17		
代理人(译)	永井裕之 冈村和夫		
其他公开文献	JP6460437B2		
外部链接	Espacenet		

摘要(译)	(21) 出願番号 (22) 出願日	特願2014-35919 (P2014-35919) 平成26年2月26日 (2014. 2. 26)	(71) 出願人 00002897 大日本印刷株式会社 東京都新宿区市谷加賀町一丁目1番1号 (74) 代理人 100117787 弁理士 勝沼 宏仁 (74) 代理人 100091382 弁理士 永井 浩之 (74) 代理人 100127465 弁理士 堀田 幸裕 (74) 代理人 100158964 弁理士 岡村 和郎 (72) 発明者 日 野 和 幸 東京都新宿区市谷加賀町一丁目1番1号 大日本印刷株式会社内
要解决的问题：提供一种能够抑制水分进入的滤色器的制造方法。制造滤色器的方法包括以下步骤：在非像素部分上形成突起，并使用气相沉积法或溅射法在像素部分，非像素部分和突起上形成透明电极层。以及透明电极层的形成步骤。突出部分和透明电极层构成用于将滤色器的透明电极层与形成在面向滤色器而布置的基板上的电极电连接的突出电极。在此，进行透明电极层形成工序，以使透明电极层的厚度为50nm以下。[选型图]图1			